



机构

成果

学者

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

登录 注册

CAS IR Grid / 高能物理研究所 / 中国科学院高能物理研究所 / 多学科研究中心

一种用于LIGA技术的光刻胶膜与基片的复合结构的制备方法

文献类型: 专利

作者 伊福廷土

发表日期 2013-08-28

专利号 CN103488051A

公开日期 2014

源URL [http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/211138] &

专题 高能物理研究所_多学科研究中心

作者单位 中国科学院高能物理研究所

推荐引用方式 伊福廷. 一种用于LIGA技术的光刻胶膜与基片的复合结构的制备方法. CN103488051A. 2013-

GB/T 7714 08-28.

入库方式: OAI收割 来源: 高能物理研究所

浏览 下载 收藏

0

0

其他版本

14

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

欧盟学术资源开放存取平台 CALIS高校机构知识库 台湾学术机构典藏 香港机构知识库整合系统 网站地图 意见反馈

版权所有 @2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

0931-8270076发送邮件

陇ICP备2021001824

